

AWC® C-209

Limpiador de Bajo pH para
Membranas de Osmosis Inversa

VENTAJAS

- Es un compuesto limpiador de bajo pH para disolver depósitos de sílice ligeros
- Dissuelve efectivamente incrustaciones de carbonatos y fosfatos en las membranas
- Reversa la pérdida de rechazo de sales causado por la dilatación/hinchazón debido a la limpieza de alto pH
- Disuelve y quita efectivamente hierro, aluminio, y otros óxidos e hidróxidos metálicos
- Compatible con todas las membranas de tipo película delgada compuestas (TFC) de todos los principales fabricantes.
- Certificado por NSF bajo la norma NSF/ANSI 60

PROPIEDADES TÍPICAS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Apariencia | Polvo Blanco Granular |
| Olor | Olor Característico |
| Solubilidad en agua | Soluble |
| pH (solución al 1%) | 2.0 - 3.0 |

EMPAQUE

Contenedores plásticos de 50 lbs., tambores de 400 lbs.

SEGURIDAD Y MANEJO

Evite respirar el polvo. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Mantenga el empaque cerrado. Lávese cuidadosamente después de manipularlo. Para mayor información, por favor vea la hoja de seguridad (HDS) suministrada con el producto.

ALIMENTACIÓN QUÍMICA Y CONTROL

Use agua potable libre de cloro residual u otros agentes oxidantes para preparar la solución limpiadora. La solución limpiadora se prepara adicionando 17 Lbs. de AWC C-209 por cada 100 galones de agua (Solución al ~2%). La solución de limpieza se hace circular por el sistema sin sobrepasar las presiones o los caudales recomendados por el fabricante de las membranas. Se puede mejorar la eficacia de la limpieza al calentar la solución limpiadora y alternar entre circular la solución por 1 hora y remojar las membranas por 30 minutos. Esto se debe hacer por un total de tiempo de limpieza de 3 - 6 horas. Se debe agregar mas AWC C-209 como sea necesario para mantener el pH entre 2 y 3 durante todo el proceso de limpieza. Dependiendo de la severidad del ensuciamiento su representante técnico le recomendará tiempos óptimos para la limpieza.

